



Title	シリコンに放射線を照射して出来る格子欠陥の性質について
Author(s)	平田, 光児
Citation	大阪大学, 1964, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/28583
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed 大阪大学の博士論文について

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏名・(本籍)	平 田 光 児
学位の種類	理 学 博 士
学位記番号	第 484 号
学位授与の日付	昭和39年3月25日
学位授与の要件	理学研究科物理実験学専攻 学位規則第5条第1項該当
学位論文題目	シリコンに放射線を照射して出来る格子欠陥の性質について
(主査)	(副査)
論文審査委員	教授 浅田常三郎 教授 沢田 昌雄 教授 渡辺得之助

論文内容の要旨

ホール効果と電気伝導度の測定によりシリコン単結晶中に放射線照射により出来る欠陥の性質を調べる事を目的としたものである。

二種の欠陥が $\text{Co}^{60}\gamma$ 線あるいは2MeVの電子線によって出来ており伝導帶より0.38eVと0.17eVにエネルギー準位をもつ事を示した。

また欠陥導入率と不純物の酸素や燐の濃度との関係により前者は燐と空格子点(E中心), 後者は酸素と空格子点(A中心)の複合中心というモデルで非常によく現象が説明された。次に焼鈍の実験を行ない燐と空格子点よりなるE中心は160°C付近で0.94eVの活性化エネルギーで解離する事が明らかになった。

論文の審査結果の要旨

この研究はホール効果ならびに電気伝導度の測定によりシリコン単結晶中に放射線照射により出来る格子欠陥の性質を調べる事を目的としたものである。使用した試料はn型であるので燐を $10^{13} \sim 10^{15}/\text{cc}$ 含んでおりほか約 $10^{16}/\text{cc}$ の酸素を含んでおり放射線照射直後に出来る空格子点とこれら不純物との相互作用に着目して実験が行なわれた。

二種類の欠陥が $\text{Co}^{60}\gamma$ 線あるいは2MeVの電子線照射によって出来ており、一つは伝導帶より0.38eV他一つは0.17eVにエネルギー準位をもつ事が示された。二種の欠陥の導入率と不純物濃度の関係を解析する事によりそれぞれ燐と空格子点の結合したシリコンE中心と酸素と空格子点の結合したシリコンA中心の二つのモデルで非常によく説明された。次に欠陥生成と逆過程の焼鈍の実験を行なった結果、伝導帶より0.38eVのエネルギー準位は160°C付近で0.94eVの活性化エネルギーで消える事を認めた。これはE中心の解離を示しておりシリコン格子欠陥に関する量のうち大切な量の一つと考えられる。

この論文はシリコン結晶に於ける放射線照射により生ずる格子欠陥のエネルギー準位を決定し放射線損傷の機構を解明したものであり理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。